PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2002-153749

(43)Date of publication of application: 28.05.2002

(51)Int.CI.

B01J 19/08 B01D 53/14 B01D 53/34 B01D 53/72 B01D 53/56 B01D 53/81 B01D 53/62 B01D 53/62 B01D 53/86 F01N 3/02 F01N 3/08 F01N 3/10 F01N 3/24

(21)Application number: 2000-354568

(71)Applicant: TOYOTA MOTOR CORP

(22)Date of filing:

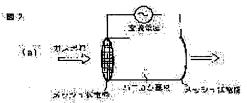
21 11 2000

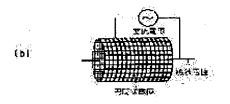
(72)Inventor: HIRATA HIROTO

(54) EXHAUST GAS TREATMENT APPARATUS AND MANUFACTURE THEREOF

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an exhaust gas treatment apparatus easy to be miniaturized and manufactured by efficiently utilizing radical producing function of electric discharge for exhaust gas treatment and provide a method for manufacturing the apparatus. SOLUTION: The exhaust gas treatment apparatus is an apparatus for treating an exhaust gas by applying voltage to a ferroelectric material disposed in an exhaust gas path and comprises a pellet containing a substance accumulating harmful substances of an exhaust gas or a honeycomb substrate bearing the substance accumulating harmful substances of an exhaust gas in the downstream side of the ferroelectric material. The exhaust gas treatment apparatus is alternatively an apparatus for treating an exhaust gas by applying voltage to a ferroelectric material disposed in an exhaust gas path and comprises a honeycomb substrate on which the ferroelectric material is deposited. Preferably, a substance accumulating harmful substances of an exhaust gas, a substance accumulating nitrogen oxides, an oxygen storage substance and/or a noble metal is further deposited on the honeycomb substrate.







LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

17.06.2005

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of

rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision

of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

[0012]

As a substance ("accumulative substance") which accumulates harmful substance, alkali metal such as sodium and potassium; alkaline earth metal such as magnesium and barium; or zeolite such as ZSM-5 type, A type and X type zeolites whose cation is ion-exchanged with ion such as alkali metal, alkaline earth metal and rare earth metal ions is suitable, when the accumulation of NO_x is intended. As an accumulative substance, the zeolites whose cation is ion-exchanged with ion such as noble metal ion such as palladium and silver ion, or VIIIA group transition metal or IB group metal ion is suitable, when the accumulation of hydrocarbon such as methane is intended. Moreover, as a catalyst component, noble metals such as platinum, palladium, and a rhodium are suitable.

[0020]

Fig. 2 illustrates the various embodiments wherein an electrode is connected to the honeycomb substrate supporting the ferroelectric substance, and illustrates the embodiment of the invention of claim 2. Fig. 2 (a) illustrates an embodiment wherein mesh-like electrodes have been arranged on the both ends of a honeycomb substrate, Fig. 2 (b) illustrates an embodiment wherein electrodes has been arranged at the periphery and core of a honeycomb substrate, and Fig. 2 (c). illustrates an embodiment wherein band-like electrodes have been arranged at the both end parts of a honeycomb substrate. These electrodes can be chosen after considering an available electrical voltage

level. For example, it is necessary to make the distance between the electrodes relatively short in the case of using relatively low electric voltage level to discharge.

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2002-153749 (P2002-153749A)

(43)公開日 平成14年5月28日(2002.5.28)

(51) Int.Cl. ⁷		識別記号		ΓI				รี	-マコード(参考)
B01J	19/08			B 0	1 J	19/08		E	3G090
B01D	53/14			B 0	1 D	53/14		Α	3G091
	53/34	ZAB		F 0	1 N	3/02		301B	4 D 0 0 2
	53/72							301F	4D020
	53/56							301G	4D048
			審査請求	未請求	請求	項の数12	OL	(全 12 頁)	最終頁に続く

(21)出願番号 特願2000-354568(P2000-354568)

(22)出願日 平成12年11月21日(2000.11.21)

(71)出願人 000003207

トヨタ自動車株式会社 愛知県豊田市トヨタ町1番地

(72)発明者 平田 裕人

愛知県豊田市トヨタ町1番地 トヨタ自動

車株式会社内

(74)代理人 100077517

弁理士 石田 敬 (外3名)

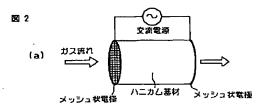
最終頁に続く

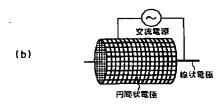
(54) 【発明の名称】 排気ガス浄化装置及びその製造方法

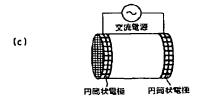
(57)【要約】

【課題】 放電のラジカル化作用を効率的に排気ガスの 浄化に結びつけ、かつ小型化が容易であって製造し易い 排気ガス浄化装置及びその製造方法を提供する。

【解決手段】 排気ガス経路中に配置した強誘電体材料に電圧を印加して排気ガスを浄化する排気ガス浄化装置において、その強誘電体材料の下流に、排気ガス中の有害物質を蓄積する物質を含有するペレット、又は排気ガス中の有害物質を蓄積する物質が担持されたハニカム基材、を配置したことを特徴とする排気ガス浄化装置であり、また、排気ガス経路中に配置した強誘電体材料に電圧を印加して排気ガスを浄化する排気ガス浄化装置において、その強誘電体材料をハニカム基材に担持したことを特徴とする排気ガス浄化装置である。好ましくは、前記ハニカム基材に、排気ガス中の有害物質を蓄積する物質、窒素酸化物を蓄積する物質、酸素ストレージ物質、及び/又は貴金属がさらに担持される。







【特許請求の範囲】

【請求項1】 排気ガス経路中に配置した強誘電体材料に電圧を印加して排気ガスを浄化する排気ガス浄化装置において、その強誘電体材料の下流に、排気ガス中の有害物質を蓄積する物質を含有するペレット、又は排気ガス中の有害物質を蓄積する物質が担持されたハニカム基材、を配置したことを特徴とする排気ガス浄化装置。

【請求項2】 排気ガス経路中に配置した強誘電体材料 に電圧を印加して排気ガスを浄化する排気ガス浄化装置 において、その強誘電体材料をハニカム基材に担持した 10 ことを特徴とする排気ガス浄化装置。

【請求項3】 前記強誘電体材料の下流に、排気ガス中の有害物質を蓄積する物質を含有するペレット、又は排気ガス中の有害物質を蓄積する物質が担持されたハニカム基材、を配置した請求項2に記載の排気ガス浄化装置。

【請求項4】 前記ハニカム基材に、排気ガス中の有害物質を蓄積する物質がさらに担持された請求項2に記載の排気ガス浄化装置。

【請求項5】 前記ハニカム基材に、窒素酸化物を蓄積 20 する物質がさらに担持された請求項2 に記載の排気ガス 浄化装置。

【請求項6】 前記ハニカム基材に酸素ストレージ物質がさらに担持された請求項2に記載の排気ガス浄化装置。

【請求項7】 前記ハニカム基材に貴金属がさらに担持された請求項2~6のいずれか1項に記載の排気ガス浄化装置。

【請求項8】 前記ペレットが金属酸化物を含んでなる 請求項1又は3に記載の排気ガス浄化装置。

【請求項9】 前記ハニカム基材に金属酸化物が担持された請求項1~7のいずれか1項に記載の排気ガス浄化装置。

【請求項10】 前記ペレットが疎水性セラミック材料を含んでなる請求項1.3又は8に記載の排気ガス浄化装置。

【請求項11】 前記ハニカム基材に疎水性セラミック 材料が担持された請求項1~7のいずれか1項に記載の 排気ガス浄化装置。

【請求項12】 超臨界流体を利用して、前記強誘電体 40 材料を担持することを特徴とする請求項1~11のいず れか1項に記載の排気ガス浄化装置の製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、排気ガス浄化装置 に関し、より詳しくは、強誘電体材料の放電を利用して 排気ガスの浄化を促進する排気ガス浄化装置及びその製 造方法に関する。

[0002]

【従来の技術】自動車用エンジン等の内燃機関から排出 50 分子を含む雰囲気にプラズマが発生し、その気体分子

される排気ガスには、窒素酸化物(NO_x)、一酸化炭素(CO)、炭化水素(HC)等の有害物質が含まれ、 とれらの有害物質は、一般に、白金等の貴金属を触媒成 分として含む三元触媒によって浄化される。

7

【0003】しかるに、かかる三元触媒は、約250℃以上のようなある程度の高温から触媒の浄化作用を発揮することができるため、触媒温度が低い時でも効率的に排気ガスを浄化できる排気ガス浄化装置が必要とされている。一方、電極間にチタン酸バリウム等の強誘電体からなる多数の粒子を層状に収容し、交流電圧を印加して無声放電によって悪臭成分の分解反応を誘起し、分解生成物を水を収容した二次脱臭処理用の処理槽を設けたガス処理装置が特開平1-111423号公報に開示されている。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、水を収容した二次脱臭処理槽が必要となり装置が大きくなる恐れがあった。したがって、本発明は、放電の作用を効率的に排気ガスの浄化に結びつけ、かつ小型化が容易であって製造し易い排気ガス浄化装置及びその製造方法を提供することを目的とする。

[0005]

30

【課題を解決するための手段】上記の目的は、排気ガス 経路中に配置した強誘電体材料に電圧を印加して排気ガスを浄化する排気ガス浄化装置において、その強誘電体 材料の下流に、排気ガス中の有害物質を蓄積する物質を 含有するペレット、又は排気ガス中の有害物質を蓄積す る物質が担持されたハニカム基材、を配置したことを特 徴とする排気ガス浄化装置によって達成される。

【0006】即ち、この第1の本発明は、排気ガス雰囲気中に存在する強誘電体材料に電圧を印加して、排気ガス中に含まれる有害物質を、ラジカル化して吸着等され易い状態にし、下流のペレット又はハニカム基材に蓄積させる排気ガス浄化装置であり、かかる構成にすることにより、とりわけ、有害物質の蓄積部分の小型化が可能となる。

【0007】また、上記目的は、排気ガス経路中に配置した強誘電体材料に電圧を印加して排気ガスを浄化する排気ガス浄化装置において、その強誘電体材料をハニカム基材に担持したことを特徴とする排気ガス浄化装置によって達成される。即ち、この第2の発明は、電圧が印加される強誘電体材料が、排気ガスの流路を形成するハニカム基材に担持された排気ガス浄化装置であり、かかる構成にすることにより、とりわけ、排気ガスと強誘電体材料との接触をより効率的にして排気ガスの浄化性能を高め、かつ装置の小型化が可能となる。

【0008】強誘電体材料は、それに電圧を印加すると、その表面や結晶子の境界で放電が生じ、その放電領域に排気ガスが供給されることにより、排気ガスの気体のスを含む電理気にプラブマが発性し、その気体のス

は、外殼電子の励起、イオン化、元素の引き抜き等のラ ジカル化された高い反応活性を有する状態を呈すること ができる。

【0009】とのラジカル化は、常温でも生じ得るた め、排気ガス中の有害成分は、常温のような低温下でも 浄化されることができ、その浄化の仕方は、吸着剤によ る吸着のみならず、NOxの還元浄化、HCやCOの燃 焼浄化、さらに、ディーゼルエンジンの排気ガス中の微 粒子(パティキュレート)の燃焼浄化もできる。これら の浄化は、強誘電体材料に、白金等の触媒成分、酸素ス トレージ物質等の助触媒成分、さらは、疎水性セラミッ ク等の特定の材料を組み合わせることで、より効率的に 行うことができる。

【0010】また、このような強誘電体材料、触媒成 分、助触媒成分等は、本発明の排気ガス浄化装置におい ては、ペレットとして又はハニカム基材に重ねて担持す ることができるため、装置をコンパクトに一体化し、小 型化することが容易である。また、このような強誘電体 材料等のペレット化、ハニカム基材への担持は、通常の 造粒技術、ウォッシュコート又は含浸等の技術が使用で きるため、この装置は、比較的容易なプロセスによって 製造することができる。

[0011]

【発明の実施の形態】本発明の排気ガス浄化装置は、強 誘電体材料、有害物質を蓄積する物質及び/又は触媒成 分等、及び電源と電極を含んで構成される。強誘電体材 料としては、チタン酸バリウム(BaTiO,)、チタ ン酸ストロンチウム (SrTiO,) 等の高い誘電率を 有する材料が適切である。

【0012】有害物質を蓄積する物質(以下「蓄積性物 質」と称する。)としては、NOxを蓄積させる場合 は、ナトリウム、カリウムのようなアルカリ金属、マグ ネシウム、バリウムのようなアルカリ土類金属、又は乙 SM-5型、A型、及びX型等のゼオライトのカチオン をアルカリ金属、アルカリ土類金属、希土類金属のイオ ンでイオン交換したゼオライトが、メタンのような炭化 水素を蓄積させる場合は、上記のゼオライトのカチオン をバラジウム、銀等の貴金属イオン、又はVIIIA族遷 移金属又はIB族金属のイオンでイオン交換したゼオラ イトが適切である。また、触媒成分としては、白金、パ 40 ラジウム、ロジウム等の貴金属が適切である。

【0013】電源は、0.1~10kV/cm、好まし くは、2~4kV/cmの電位勾配を電極間に与える交 流電源が適切である。電源の周波数は、特に限定する必 要はないが、無声放電を形成する周波数帯から任意に選 択されることができ、好ましくは、数10Hz~数10 kHzである。また、同様な電位勾配と周波数のパルス 電圧を供給する直流電源を使用することもできる。電極 は、上記の電位勾配を電極間に与えるように配置された 銅、鉄等の導電性金属であることができ、その電極間距 50 ム基材に電極が接続される種々の態様を例示するもので

離は、排気ガスの処理量等によって定められる。

【0014】本発明の排気ガス浄化装置は、これらの構 成要素から、種々の態様で構成されることができ、以 下、図面を参照しながらとれらの態様を説明する。図 1 は、上記の第1の発明を例示するものであり、プラズマ の発生領域と有害物質の吸着領域を含んでなる本発明の 排気ガス浄化装置であって、これらの領域が分離して構 成された態様を示す。図1(a)は、排気ガスの流れの上 流側に、ペレットにされた強誘電体材料が配置され、下 流側にペレットにされた蓄積性物質が配置された態様で ある。強誘電体材料のペレットは、図1(a)のように、 排気ガスダクトの中央と外側に位置する電極の間に配置 される。

【0015】との電極に電圧を印加した状態で排気ガス を流通させれば、強誘電体材料から放電が生じ、排気ガ ス中の有害物質は、ラジカル化されて吸着され易い状態 になり、下流の蓄積性物質に効率的に蓄積させることが できる。ことで、このペレットは、攪拌造粒や押出造粒 によってペレットにされたものでよく、その大きさは、 特に限定する必要はないが、直径で0.1~10mmが 適切であり、より好ましくは、直径1~5mmである。 【0016】図1(b)は、排気ガスの流れの上流側に、 ハニカム基材に担持にされた強誘電体材料が配置され、 下流側に、ハニカム基材に担持にされた蓄積性物質が配 置された態様である。このハニカム基材は、コージェラ イトのような絶縁性材料からなるものが適切である。

【0017】との態様では、電極は、担持された強誘電 体材料に接触させてハニカム基材に取り付けられる。と の電極に電圧を印加した状態で、上流側のハニカム基材 の中に排気ガスを流通させれば、上記のペレットの場合 と同様に、強誘電体材料から放電が生じ、排気ガス中の 有害物質は、ラジカル化されて吸着され易い状態にな り、下流の蓄積性物質に効率的に蓄積させることができ

【0018】なお、上流側が強誘電体材料のペレットで あって下流側がハニカム基材に担持された蓄積性物質で あり、又は上流側がハニカム基材に担持された強誘電体 材料であって下流側がベレットの蓄積性物質であること もできる。

【0019】また、との下流側の蓄積性物質には、上記 のように、アルカリ金属やゼオライト等が好適に使用さ れるが、これらの蓄積性物質は、ケーアルミナ、シリ カ、ジルコニアのような微細な金属酸化物の粉末と一緒 にして、ペレットにし、また、ハニカム基材に担持する ことが好ましい。これらの金属酸化物によって蓄積性物 質を増量するととで、また、微細な金属酸化物の上に蓄 積性物質を固定するととで、排気ガスとの接触効率が高 くなるためである。

【0020】図2は、強誘電体材料が担持されたハニカ

あり、また、上記の第2の発明の態様を例示するものである。図2(a)は、ハニカム基材の両端にメッシュ状の電極が配置された態様、図2(b)は、ハニカム基材の外周と中心に電極が配置された態様、図2(c)は、ハニカム基材の両端に帯状の電極が配置された態様を示す。これらの電極の態様は、とりわけ、使用可能な電圧レベルにより選択されることができ、例えば、比較的低い電圧で放電させる必要がある場合は、電極間の距離が短い態様が用いられる。

【0021】ハニカム基材に強誘電体材料が担持される場合、この強誘電体材料と併せて、上記のような蓄積性物質をそのハニカム基材にさらに担持することができる。この場合、1つのハニカム基材を有する装置が、プラズマの発生機能と有害成分の吸着機能の双方を有することができ、排気ガス浄化装置をより小型化することができる。また、蓄積性物質に加えて、白金、バラジウム、ロジウムのような触媒成分を同じハニカム基材に担持することができる。この場合、触媒成分の吸着促進等の作用により、有害物質の蓄積がより促進された排気ガス浄化装置とすることができる。

【0022】また、蓄積性物質に代えて、強誘電体材料と併せて、白金、バラシウム、ロシウムのような触媒成分を同じハニカム基材に担持することができる。この場合、触媒成分の酸化・還元促進等の作用により、有害物質を直接浄化する排気ガス浄化装置とすることができる。なお、これらの触媒成分は、上記の蓄積性物質と同様に、排気ガスとの接触効率を高めるために、 アーアルミナ、シリカ、ジルコニアのような微細な金属酸化物の上に固定された状態でハニカム基材に担持することが好ましい。

【0023】との他、後述のように、セリア(CeO₂)のような酸素ストレージ物質、SiCやSi¸N。のような疎水性セラミックスを強誘電体材料と併せて担持することによって、より高められた排気ガス浄化性能が得られることが見出されている。

【0024】図3は、このような強誘電体材料等をハニカム基材に担持する態様を例示する。図3(a)は、ハニカム基材のセル壁側に強誘電体材料が担持され、その内側に蓄積性物質や触媒成分等の成分が担持された態様、図3(b)は、ハニカム基材のセル壁側に蓄積性物質等が担持され、その内側に強誘電体材料が担持された態様、図3(c)は、強誘電体材料と蓄積性物質等が混合されて担持された態様、図3(d)は、ハニカム基材のセル壁側に強誘電体材料が担持され、その内側に2種類の蓄積性物質等がそれぞれ層を形成して担持された態様を示す。【0025】このように、強誘電体材料と蓄積性物質等は、種々の態様でハニカム基材に担持することができる。この担持は、通常のウォッシュコート、吸水担持、蒸発乾固等により行うことができ、例えば、強誘電体材料としてチタン酸バリウムを担持するには、チタン酸バ

リウムの粉末をスラリーにし、そのスラリーをハニカム 基材にウォッシュコートすることで行うことができる。 【0026】ととで、との強誘電体材料の担持は、超臨 界流体を利用することが好ましい態様として挙げられ る。具体的には、二酸化炭素、エタン、トルエン、アン モニア、フレオン13等から選択された物質を、それぞ れ固有の臨界温度と臨界圧力を超えた条件にすることで 超臨界流体にし、この超臨界流体に、ビス(アセチルア トセナート) バリウム・n 水和物、ジーi - プロポキシ 10 バリウム、酸化チタン(II)アセチルアセトナート、テト ラーi-プロポキシチタン、ビス(アセチルアセトナー ト)ストロンチウム·n水和物、ストロンチウムエトキ シド、酢酸ストロンチウムのような強誘電体材料の前駆 体を溶解させ、その溶液をハニカム基材に含浸させる。 次いで、その含浸されたハニカム基材を焼成すること で、強誘電体材料が担持されたハニカム基材を得ること ができる。

【0027】この方法によれば、例えば、図4に示した ような状態に強誘電体材料を担持することもできる。と 20 の図4は、予めセル壁に一定の間隔で、微細な貫通孔が 形成されたハニカム基材に、強誘電体材料が、セル壁表 面と同時にとの微細な孔を埋設して担持され、強誘電体 材料の三次元的ネットワークを形成した状態を示す。 【0028】超臨界流体溶液の極めて高い拡散性を利用 すれば、ハニカム基材のセル壁表面と同時に直径数μm 以下の微細な孔にも均一に強誘電体材料の前駆体を搬送 することができるため、強誘電体材料が均一な密度で切 れ目なく連続したネットワークの形成が可能である。と のようなネットワークにおいては、ハニカム基材の各部 30 分における強誘電体材料の電位勾配が実質的に等しくな り、ハニカム基材の全体で均一な放電が形成されるた め、排気ガスの浄化をより効率的にすることができる。 【0029】以上のように、本発明の排気ガス浄化装置 は、プラズマを利用して排気ガス中の有害物質をラジカ ル化し、反応活性を高めることにより、排気ガスの浄化 を促進する装置である。本発明の効果としては、とりわ け、常温からでも排気ガスを浄化できることであり、そ の浄化の仕方は、強誘電体材料に各種の蓄積性物質、触 媒成分を組み合わせることにより、NOx、CO、HC の吸着浄化、NO、の還元浄化、CO、HCの燃焼浄 化、さらには、ディーゼルエンジンのパティキュレート の燃焼浄化であることができる。また、酸素ストレージ 物質等の特定の機能性物質をさらに組み合わせて、これ らの浄化を一層促進することもできる。また、強誘電体 材料に蓄積性物質等を組み合わせるのは、ペレットやハ ニカム基材にこれらを重ねて担持することでよく、した がってコンパクトな小型化された装置にすることがで き、その製造も比較的容易である。

[0030]

【実施例】以下、実施例によって本発明を説明する。実

施例 $1\sim4$ は、 NO_x をカリウムに吸着させる態様、実施例 $5\sim8$ は、メタンをゼオライトに吸着させる態様、実施例 $9\sim1$ 1は、ディーゼルバティキュレートを燃焼させる態様、実施例12 ~1 7はメタンを燃焼させる態様、実施例18 ~1 9は、超臨界流体を用いて担持された強誘電体材料を含む装置によってメタンを燃焼させる態様、実施例20 ~2 9は、2種類の蓄積性物質を用いてHCと NO_x を同時に吸着させる態様をそれぞれ例証する。

【0031】 ここで、排気ガス中の炭化水素の特にメタンは、一般に、ゼオライト等の吸着剤に吸着させる又は触媒成分により燃焼させることが困難である。これは、排気ガス中にはH,O、CO,のようなメタンの吸着又は反応を阻害する成分が、メタンの量を基準にすると多量に存在すること、及びメタンは比較的安定な化合物であることによると考えられる。これに対し、下記の実施例ではメタンの吸着と燃焼が低温においても実現できており、このことは、中でも、本発明の排気ガス浄化装置の高い浄化性能を実証するものである。

[0032]実施例1

直径30mm×長さ50mmのコージェライト製ハニカム基材にBaTiO,を10.0gウォッシュコートし、550℃で1時間焼成した。このBaTiO,を担持したハニカム基材の両端を直径30mmの白金製メッシュ電極で挟み、交流電源を接続し、このハニカム基材をガスの流れの上流に配置した。一方、直径30mm×長さ50mmのコージェライト製ハニカム基材に γ -A1、O,を4.2gウォッシュコートし、550℃で1時間焼成した。これに、ジニトロジアンミンPt溶液を用いてPtを0.07g担持し、乾燥の後、450℃で1時間焼成した。これに、酢酸カリウムを用いてNO、吸着剤のカリウムを7mmo1吸水担持し、乾燥の後、550℃で1時間焼成した。このハニカム基材をガスの流れの後方に配置し、図1(b)のように本発明の排気ガス浄化装置を構成した。

【0033】との直列に配置した排気ガス浄化装置の上流から、下記の組成のガス:

NO:1000ppm + CO₂:15% + O₂: 10% +H₂O:3% (残余:窒素)

を30リットル/分の流量で流通させた。電極間には周波数50Hzで電圧30kVの交流を印加した。この状態で、下流のNO $_x$ 吸着剤に吸着されるNOの量を測定した。この浄化されたNOの量は、下流のハニカム基材の出口に配置した排気ガス分析計を用いて測定したNO濃度と、上記の入りガス中に含まれるNO濃度の差異から計算した。この測定は、室温条件下で行った。

【0034】実施例2

直径 $30 \text{ mm} \times \text{長さ} 50 \text{ mm}$ のコージェライト製ハニカム基材に $BaTiO_{3}$ を5. 0gウォッシュコートし、550°Cで1時間焼成した。これに、 γ -Al₂O₃を

3.0gウォッシュコートし、550℃で1時間焼成した。これに、ジニトロジアンミンPt溶液を用いてPtを0.07g担持し、乾燥の後、450℃で1時間焼成した。さらに、酢酸カリウムを用いてカリウムを7mmの1吸水担持し、乾燥の後、550℃で1時間焼成した。このハニカム基材の両端を直径30mmの白金製メッシュ電極で挟み、交流電源を接続し、図2(a)のように本発明の排気ガス浄化装置を構成した。この装置のNOx浄化性能を実施例1と同様にして評価した。

0 [0035] 実施例3

直径30mm×長さ50mmのコージェライト製ハニカム基材にケーA1,O,を3.0gウォッシュコートし、550℃で1時間焼成した。とれに、BaTiO,を5.0gウォッシュコートし、550℃で1時間焼成した。これに、ジニトロジアンミンPt溶液を用いてPtを0.07g担持し、乾燥の後、450℃で1時間焼成した。さらに、酢酸カリウムを用いてカリウムを7mmo1吸水担持し、乾燥の後、550℃で1時間焼成した。このハニカム基材の両端を直径30mmの白金製メッシュ電極で挟み、交流電源を接続し、図2(a)のように本発明の排気ガス浄化装置を構成した。この装置のNO、浄化性能を実施例1と同様にして評価した。

【0036】実施例4

直径30mm×長さ50mmのコージェライト製ハニカムに γ -Al₂O₃とBaTiO₃を質量比3:5で含むスラリーを8.0gウォッシュコートし、550℃で1時間焼成した。とれに、ジニトロジアンミンPt溶液を用いてPtを0.07g担持し、乾燥の後、450℃で1時間焼成した。さらに、酢酸カリウムを用いてカリウムを7mmol吸水担持して乾燥させた後、550℃で1時間焼成した。このハニカム基材の両端を直径30mmの白金製メッシュ電極で挟み、交流電源を接続し、図2(a)のように本発明の排気ガス浄化装置を構成した。この装置のNO_x浄化性能を実施例1と同様にして評価した。

【0037】比較例1

実施例1と同様にして排気ガス浄化装置を構成し、但 し、電極間に電圧を印加せずに排気ガスを流通させ、N O濃度を測定した。

40 比較例2

実施例2 と同様にして排気ガス浄化装置を構成し、但 し、電極間に電圧を印加せずに排気ガスを流通させ、N O濃度を測定した。

【0038】比較例3

実施例3と同様にして排気ガス浄化装置を構成し、但し、電極間に電圧を印加せずに排気ガスを流通させ、N 〇濃度を測定した。

比較例4

実施例4と同様にして排気ガス浄化装置を構成し、但 50 し、電極間に電圧を印加せずに排気ガスを流通させ、N O濃度を測定した。

【0039】-評価結果(1)-

実施例1~4については、担持したカリウム量より計算される理論吸着量に対して、それぞれ95%、93%、90%、92%のNO吸着量が観測された。一方、比較例1~4については、それぞれ4%、2%、2%、2%のNO吸着量しか得られず、室温のような低温状態ではブラズマ化学反応を利用した方法が極めて有効であるととが示された。

【0040】実施例5

直径30mm×長さ50mmのコージェライト製ハニカム基材にBaTi〇¸を10.0gウォッシュコートした。とのBaTiО¸を担持したハニカム基材の両端を直径30mmの白金製メッシュ電極で挟み、交流電源を接続した。このハニカム基材をガスの流れの上流に配置した。一方、直径30mm×長さ50mmのコージェライト製ハニカム基材に、Ptイオン交換ZSM-5型ゼオライトを5gウォッシュコートし、このハニカム基材をガスの流れの後方に配置し、図1(b)のように本発明の排気ガス浄化装置を構成した。

【0041】との直列に配置した排気ガス浄化装置の上流から、下記の組成のガス:

CH,:1000ppm + CO,:15% + H, O:3%(残余:窒素)

を含むガスを30リットル/分の流量で流通させた。電極間には周波数50Hzで電圧30kVの交流を印加した。この状態で、下流のメタン吸着剤に吸着されるメタンの量を測定した。この吸着されたメタンの量は、下流のハニカム基材の出口に配置した排気ガス分析計を用いて測定したメタン濃度と、上記の入りガス中に含まれるメタン濃度の差異から計算した。この測定は、室温条件下で行った。

【0042】実施例6

実施例5におけるP t イオン交換 Z S M - 5型ゼオライトをP d イオン交換 Z S M - 5型ゼオライトとした以外は、実施例5と同様にしてメタン吸着量を測定した。

【0043】実施例7

直径30mm×長さ50mmのコージェライト製ハニカム基材にBaTiO。とPtイオン交換ZSM-5型ゼオライトを重量比で7:3となるように調製した混合スラリーを10gウォッシュコートした。このハニカム基材の両端を直径30mmの白金製メッシュ電極で挟み、交流電源を接続し、図2(a)のように本発明の排気ガス浄化装置を構成した。この装置のメタン吸着量を実施例5と同様にして測定した。

【0044】実施例8

実施例7におけるPtイオン交換ZSM-5型ゼオライトをPdイオン交換ZSM-5型ゼオライトとした以外は、実施例7と同様にしてメタン吸着量を測定した。

【0045】比較例5

実施例5と同様にして排気ガス浄化装置を構成し、但 し、電極間に電圧を印加せずに排気ガスを流通させ、メ タン吸着量を測定した。

10

比較例6

実施例6と同様にして排気ガス浄化装置を構成し、但 し、電極間に電圧を印加せずに排気ガスを流通させ、メ タン吸着量を測定した。

【0046】比較例7

実施例7と同様にして排気ガス浄化装置を構成し、但 10 し、電極間に電圧を印加せずに排気ガスを流通させ、メ タン吸着量を測定した。

比較例8

実施例8と同様にして排気ガス浄化装置を構成し、但 し、電極間に電圧を印加せずに排気ガスを流通させ、メ タン吸着量を測定した。

【0047】-評価結果(2)-

実施例5~8については、吸着剤1gあたり、それぞれ 1.7mmo1、2.0mmo1、2.3mmo1、

2.8mmolのメタンを吸着した。一方、比較例5~ 20 8についてはメタンの吸着は測定されなかった。この結 果より、プラズマを発生させることにより、室温におい てもメタンを効率的に吸着させ得ることが分かる。

【0048】実施例9

容積1.3リットルのコージェライト製ハニカム基材に BaTiO,スラリーを260gウォッシュコートし、 乾燥の後、550℃で焼成してBaTiO,担持ハニカム基材を調製した。このハニカム基材の両端を白金製メッシュ電極で挟み込み、図2(a)のように本発明の排気ガス浄化装置を構成した。この装置を、エンジンベンチに設置した2000ccディーゼルエンジンからの排気管(温度調整用の冷却管付き)に配置した。次いで、上記の電極間に周波数50Hzで電圧50kVの交流を印加し、触媒床温度120℃の状態で、ハニカム基材を通過したディーゼル排気ガス中の微粒子(パティキュレート)を捕集し、その量を測定した。

【0049】実施例10

実施例9と同様の方法で調製したBaTiO,担持ハニカム基材に、テトラアンミン白金水酸塩を使用してそのハニカム基材に白金2.6gを担持した。この基材の両端を白金製メッシュ電極で挟み込み、実施例9と同様にしてハニカム基材を通過した排気ガス中のパキュレートを捕集し、その量を測定した。

【0050】実施例11

容積1.3リットルのコージェライト製ハニカム基材にBaTiO,とCeO,を含む混合スラリー(BaTiO,:CeO,=2:1)を300gウォッシュコートした後、乾燥し、550℃で焼成してBaTiO,-CeO,担持ハニカム基材を調製した。次いで、テトラアンミン白金水酸塩を使用して白金をそのハニカム基材に2.6g担持した。この基材の両端を白金製メッシュ電極で挟

み込み、実施例9と同様にしてハニカム基材を通過した 排気ガス中のバキュレートを捕集し、その量を測定し

【0051】比較例9

実施例9で調製したハニカム基材を使用し、電極に電圧 を印加せずに、触媒床温度120℃の状態で、ハニカム 基材を通過した排気ガス中のパティキュレートを捕集 し、その量を測定した。

【0052】比較例10

実施例10で調製したハニカム基材を使用し、電極に電 10 圧を印加せずに、触媒床温度120℃の状態で、ハニカ ム基材を通過した排気ガス中のパティキュレートを捕集 し、その量を測定した。

【0053】比較例11

実施例11で調製したハニカム基材を使用し、電極に電 圧を印加せずに、触媒床温度120℃の状態で、ハニカ ム基材を通過した排気ガス中のパティキュレートを捕集 し、その量を測定した。

【0054】-評価結果(3)-

図5に、比較例9におけるパティキュレートの排気量を 基準(1とする)にした場合の実施例9~11、比較例 10~11のパティキュレートの排出量を示す。との結 果から明らかなように、本発明のプラズマを利用した排 気ガス浄化装置により、パティキュレートの燃焼浄化を 効率的に行い得ることが分かる。

【0055】実施例12

直径30mm×長さ50mmのコージェライト製ハニカ ム基材にγ-Al,O,とBaTiO,を、重量比で3: 5となるように調製した混合スラリーを用いて9.5g ウォッシュコートし、550℃で1時間焼成した。これ 30 に、テトラアンミンPd水酸塩溶液を用いてPdを0. 07g担持し、乾燥の後、450℃で1時間焼成した。 【0056】実施例13

直径30mm×長さ50mmのコージェライト製ハニカ ム基材にZrO¸とBaTiO¸を、重量比で3:5とな るように調製した混合スラリーを用いて9.5gウォッ シュコートし、550℃で1時間焼成した。これに、テ トラアンミンPd水酸塩溶液を用いてPdを0.07a 担持し、乾燥の後、450℃で1時間焼成した。

【0057】実施例14

直径30mm×長さ50mmのコージェライト製ハニカ ム基材にTiO,とBaTiO,を、重量比で3:5とな るように調製した混合スラリーを用いて9.5gウォッ シュコートし、550℃で1時間焼成した。これに、テ トラアンミンPd水酸塩溶液を用いてPdを0.07g 担持し、乾燥の後、450℃で1時間焼成した。

【0058】実施例15

直径30mm×長さ50mmのコージェライト製ハニカ ム基材にSiO、とBaTiO。を、重量比で3:5とな るように調製した混合スラリーを用いて9.5gウォッ シュコートし、550℃で1時間焼成した。これに、テ トラアンミンPd水酸塩溶液を用いてPdを0.07a 担持し、乾燥の後、450℃で1時間焼成した。

【0059】実施例16

直径30mm×長さ50mmのコージェライト製ハニカ ム基材にSiCとBaTiO,を、重量比で3:5とな るように調製した混合スラリーを用いて9.5gウォッ シュコートし、550℃で1時間焼成した。これに、テ トラアンミンPd水酸塩溶液を用いてPdを0.07g 担持し、乾燥の後、450℃で1時間焼成した。

【0060】実施例17

直径30mm×長さ50mmのコージェライト製ハニカ ム基材にSi,N,とBaTiO,を、重量比で3:5と なるように調製した混合スラリーを用いて9.5gウォ ッシュコートし、550℃で1時間焼成した。これに、 テトラアンミンPd水酸塩溶液を用いてPdを0.07 o担持し、乾燥の後、450℃で1時間焼成した。 【0061】-評価結果(4)-

実施例12~17で調製した触媒のハニカム基材の両端 を白金製メッシュ電極で挟み、交流電源を接続して、図 2(a)のように本発明の排気ガス浄化装置を構成した。

この各装置を、実験室用モデルガス供給装置とガス分析 装置の間に配置し、下記の組成のガス:

 $CH_4:4000ppm + O_2:10\% + C$ O,:15% + H,O:15% (残余:窒素) を30リットル/分の流量で流通させた。電極間には周 波数50Hzで電圧10kVの交流を印加した。

【0062】この状態で、触媒床温度を5℃/分の速度 で上昇させ、CH,の浄化率を、供給ガス濃度とハニカ ム基材からの出ガス濃度の差異から計算した。なお、同 じ排気ガス浄化装置を使用し、電圧を印加しなかった場 合の測定も行い、それらを比較例12~17とした。こ のCH4浄化率の結果を図6にまとめて示す。図6から 分かるように、電圧を印加することにより、CH4浄化、 能力が顕著に向上することが分かる。また、Al2O3等 のセラミックよりも、SiCやSi,N,のような疎水性 セラミックを強誘電体と共存させたほうが高い浄化性能 が得られることが分かり、これは、水蒸気を含む雰囲気 下では、かかる疎水性セラミックが共存することによ 40 り、より安定した放電が形成されるためと考えられる。

容積1リットルの耐圧容器にビス(アセチルアトセナー ト) バリウム·n水和物(CH, COCHCOCH,), Ba·nH₂O(平均分子量335.56)の14.4 gと酸化チタン(II)アセチルアセトナート (CH,CO CHCOCH,),TiO(分子量262.12)の1 1.2gを入れ、これに助溶剤としてアセトン30gを 加えた。

【0063】実施例18

【0064】との耐圧容器の上部に、容積35m1のセ 50 ル壁に直径約30μmの貫通孔が開いているコージェラ

イト製ハニカム基材を配置した。この耐圧容器の蓋を閉 めた後、二酸化炭素を導入し、温度150℃で圧力30 MPaの超臨界状態にし、5時間放置した。次いで、と のハニカム基材を取り出し、1000℃で1時間焼成し た。この焼成後のハニカム基材の重量増加分は8.46 gであった。この量は、仕込み原料の84. 6%がハニ カム基材上でチタン酸バリウムBaTiO。になった量 に相当する。

13

【0065】実施例19

容積1リットルの耐圧容器にジーi-プロポキシバリウ ムBa (OCH (CH,), (分子量255.30)の1 0.9gとテトラーiープロポキチタンTi(OCH (CH₃)₄) (分子量284.23) の12.2gを入 れ、これに助溶剤としてイソプロパノール30gを加え

【0066】との耐圧容器の上部に、容積35mlのセ ル壁に直径約30μmの貫通穴が開いているコージェラ イト製ハニカムを配置した。この耐圧容器の蓋を閉めた 後、二酸化炭素を導入し、温度150℃で圧力30MP ニカム基材を取り出し、1000℃で1時間焼成した。 との焼成後のハニカム基材の重量増加分は8.21gで あった。この量は、仕込み原料の82.1%がハニカム 基材上でチタン酸バリウムBaTiO,になった量に相 当する。

【0067】比較例18

実施例18で用いたのと同じ容積35mlのコージェラ イト製ハニカムに、チタン酸バリウムBaTiO₃を 8. 3 g ウォシュコートし、乾燥の後、1000℃で1 時間焼成した。

【0068】-評価結果(5)-

実施例18~19と比較例18で調製したハニカム基材 の周囲に銅板を巻いて電極とし、さらにハニカム基材の 中心部に直径2mmの銅線を通し、この外周部の円筒状 銅板と中心の銅線を、図2(b)のように、交流電源を介 した電気回路で接続した。

【0069】とのようにして構成した排気ガス浄化装置 を、実験室用モデルガス供給装置とガス分析装置の間に 配置し、下記の組成のガス:

 $CH_4:1000ppm + O_2:10\% + C$ O,:15% +H,O:3% (残余:窒素) を6リットル/分の流量で流通させた。電極間には周波 数50Hzで電圧10kVの交流を印加した。この状態 におけるCH,の浄化率を、供給ガス濃度とハニカム基 材からの出ガス濃度の差異から計算した。測定温度は室 温であった。測定の結果、実施例18、実施例19、及 び比較例18のCH, 浄化率は、それぞれ41%、40 %、24%であり、超臨界流体を用いて三次元的ネット 10 ワークに強誘電体を担持することによりCH、浄化率が 顕著に増加することが分かる。

【0070】実施例20

ZSM-5型ゼオライト(Si/A1比=40)を水に 分散させ、これに、硝酸銀水溶液を、ゼオライト中のA 1原子と硝酸銀中のAg原子のモル比が1:1となる量 で添加した。この水溶液を2時間攪拌した後、加熱して 水を殆ど完全に蒸発させ、次いで600℃で2時間焼成 した。これにより、HC吸着剤を得た。一方、モルデナ イト型ゼオライト(Si/Al比=41)を水に分散さ aの超臨界状態にし、5時間放置した。次いで、このハ 20 せ、これに、硝酸セリウム水溶液を、ゼオライト中のA 1原子と硝酸セリウム中のCe原子のモル比が1:1と なる量で添加した。この水溶液を2時間攪拌した後、加 熱して水を殆ど完全に蒸発させ、次いで600℃で2時 間焼成した。とれにより、NO、吸着剤を得た。

【0071】これらのHC吸着剤、NO、吸着剤、及び BaTiO, を1:1:1で含む水系スラリーを調製 し、直径30mm×長さ50mmのコージェライト製ハ ニカム基材に、HC吸着剤、NOx 吸着剤、及びBaT iO, を9.5gウォッシュコートし、550℃で1時 30 間焼成した。とのハニカム基材の両端を直径30mmの 白金製メッシュ電極で挟み、交流電源を接続し、図2 (a) のように本発明の排気ガス浄化用装置を構成した。 【0072】実施例21~29

ゼオライトのイオン交換されるイオン種を代えた以外は 実施例20と同様の調製手法、担持量とし、表1に示す HC吸着剤とNOx 吸着剤をハニカム基材に担持した本 発明の排気ガス浄化用装置を作成した。

【表1】

16

表1 実施例20~29の吸着剤

		炭化水素吸着剤	窒素酸化物吸着剤			
	イオン種	使用試薬	イオン種	使用試薬		
実施例20	Ag	硝酸Ag	Се	硝酸Ce・6 水和物		
実施例21	Ag	硝酸Ag	La	硝酸La・6 水和物		
実施例22	Ag	硝酸Ag	Mg	硝酸Mg・6 水和物		
実施例23	Ag	硝酸Ag	Ва	硝酸Ba		
実施例24	Pd	テトラアンミンPd水酸塩	Сө	硝酸Ce・6 水和物		
実施例25	Pd	テトラアンミンPd水酸塩	La	硝酸La・6 水和物		
実施例26	Pd	テトラアンミンPd水酸塩	Mg	硝酸Mg·6水和物		
実施例27	Pd	テトラアンミンPd水酸塩	Ba	硝酸Ba		
実施例28	Pt	テトラアンミンPt水酸塩	La	硝酸La・6 水和物		
実施例29	_	プロトン型のまま使用	La	硝酸La・6 水和物		

【0073】-評価結果(6)-

実施例20~29で作成した各装置を、実験室用モデルガス供給装置とガス分析装置の間に配置し、下記の組成のガス:

C, H₆:600ppm+O,:10%+CO,:6. 5%+H,O:15% (残余:窒素)

を30リットル/分の流量で流通させた。各電極間には 【発明の気間波数50 H z で電圧10 k V の交流を印加した。この 書物質を消状態で、ガス流通から30 分間後のC 。 H。 と N O な 能な排気を浄化率を、供給ガス濃度とハニカム基材の出口ガス濃度 30 ができる。 の差異から計算した。測定温度は室温とした。この結果 を下記の表2 に図1 】 4

[0074]

【表2】

表2 実施例20~29の評価結果

	HC浄化率 %	NOx浄化率 %
実施例20	53	56
実施例21	57	61
実施例22	51	49
実施例23	48	45
実施例24	45	45
実施例25	48	53
実施例26	42	38
実施例27	40	36
実施例28	40	45
実施例29	35	46

表2の結果から、本発明の排気ガス浄化装置により、H $C \ge NO_x$ が同時に効率的に吸着浄化されることが分かる。なお、同じ排気ガス浄化装置を使用し、上記の交流を印加しなかった場合の $HC \ge NO_x$ を同様に測定したが、この場合は全く浄化が行われなかった。

[0075]

【発明の効果】低温からでも高い効率で排気ガス中の有害物質を浄化することができ、コンパクトで小型化が可能な排気ガス浄化装置及びその製造方法を提供することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の排気ガス浄化装置を例示する模式図である。

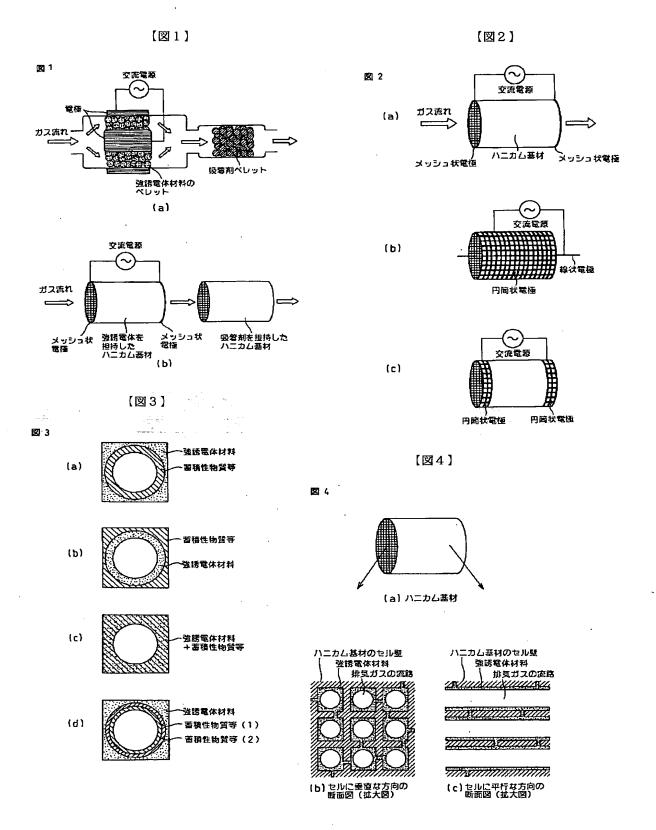
【図2】電極が取付けられた本発明の排気ガス浄化装置 を例示する模式図である。

【図3】強誘電体材料と蓄積性物質等が担持される態様 を例示する模式図である。

【図4】強誘電体材料がハニカム基材に担持される態様 を例示する模式図である。

40 【図5】ディーゼルパティキュレートの浄化性能を比較したグラフである。

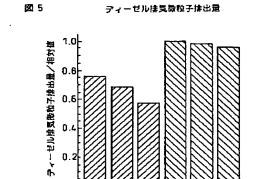
【図6】メタンの浄化性能を比較したグラフである。



i.

図 6





実 実施 協例 例 10 11

実施例9

【図6】

各実施例及び比較例のCH4の50%浄化温度

400 350 350 100 100 100 100													
DE	実施例12	実施例13	実施例14	実施例15	実施例16	実施例17	比较例12	比較例13	比較例14	比較例15	比較例16	比較例17	

	フロ	ン	トペー	ジの結	* 🚖
--	----	---	-----	-----	-----

(51)Int.Cl. ⁷		識別記号	FΙ		テーマコート' (参考)
B 0 1 D	53/81		F 0 1 N 3/	/02 3 2 1 <i>A</i>	4 G 0 7 5
	53/74		3/	/08 A	A
	53/62			(
	53/86		. 3/	/10 2	Z
F 0 1 N	3/02	3 0 1	3/	/24 E	Ē
			3/	/28 3 0 1 0	
				301F	
		3 2 1	B O 1 D 53/	/34 ZAB	
	3/08			1201)
				1294	A
	3/10			1290	
	3/24			1354	٠ -
	3/28	3 0 1	53/	/36 J	T

Fターム(参考) 3G090 AA03 AA04 AA06 BA01 DB02

3G091 AA02 AA17 AA18 AB01 AB08

AB09 AB10 AB14 BA00 BA03

BA14 BA15 BA19 BA39 FA02

FA04 FB02 FC04 FC07 GA01

GA06 GA16 GA19 GB01X

GB01Y GB02Y GB03Y GB04Y

GB05W GB06W GB07W GB09X

GB10X GB16X GB17X HA07

HA18 HA47

4D002 AA08 AA12 AA40 AC10 BA03

BA04 BA07 CA07 DA03 DA11

DA45 EA02 HA01

4D020 AA05 AA07 BA01 BB01 CA03

CA05 CC11 CD10

4D048 AA06 AA13 AA14 AA18 BA07X

BA15X BA30X BA42X BB01

BB02 CC32 EA03

4G075 AA03 AA37 BA05 BB04 BD05

BD14 CA47 CA54 DA01 EA02

EB44 EB46 EC21 FB04 FC15